

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-153407

(43)Date of publication of application: 25.06.1988

(51)Int.CI.

G01B 11/00 H01L 31/16

(21)Application number: 61-302231

(71)Applicant:

MITSUTOYO CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

KUWABARA YOSHIHARU

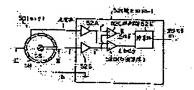
**NAKAMURA TAIZO** 

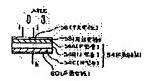
## (54) SEMICONDUCTOR POSITION DETECTOR

(57)Abstract

PURPOSE: To measure a center-of-gravity position of a light quantity distribution in the radial direction of a polar coordinate system, by providing a circular center electrode and a circumferential electrode on one face of a semiconductor substrate of a three-layer structure, and forming a common electrode on the other face.

CONSTITUTION: A sensor 50 consists of a circular semiconductor substrate 54 of a three-layer structure of a P type layer 54A, an I type layer 54B, and an N type layer 54C, a circular center electrode 56, a circumferential electrode 58, and a common electrode 60 formed on the lower face of the substrate 54. When a luminous flux is made incident on the surface of the sensor 50, optical currents (i), (j) flow so as to be roughly in inverse proportion to a center-ofgravity position of a light quantity distribution and a distance to the electrodes 58, 56. An optical current outputted from the sensor 50 is processed by a detecting circuit 52. This circuit 52 consists of current/voltage converters 52A. 52B for bringing the optical current to current/voltage conversion, a difference computing element 52C, a sum computing element 52D, and a divider 52E.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

# 99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-153407

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 6月25日

G 01 B 11/00 H 01 L 31/16 E-7625-2F B-6819-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

**9発明の名称** 半導体位置検出器

②特 頤 昭61-302231

塑出 願 昭61(1986)12月18日

**砂発明者 桑原** 

義 治

神奈川県川崎市高津区坂戸165番地 株式会社三豊製作所

開発本部内

70発明者 中村

麥 三

神奈川県川崎市高津区坂戸165番地 株式会社三豊製作所

開発本部内

⑪出 願 人 株式会社ミットョ

東京都港区芝5丁目31番19号

20代 理 人 弁理士 高 矢 踰 外1名

明 細 母

### 1. 発明の名称

半導体位置後出器

#### 2. 特許請求の範囲

(1) P型階-I型層-N型閣の三角精造の半導体基板、設基板の一個に形成された円形の中央電極、該中央電極を中心に円周状に形成された周辺電極、及び、前記基板の他面に形成された共通電極を含んで構成されるセンサと、

該センサに照射される光取の光量分布に応じて 前記中央及び周辺電極から出力される信号を処理 して、前距光量分布の前配中央電極を中心とした 半径方向の距心位置に対応した変位信号を得る検 出回路とを加えたことを特徴とする半導体位置検 出場。

(2) 哲記校出回路が、前記中央及び周辺電板から出力される信号の登信号をその和信号で除算する除算器を備え、該除算器の出力をもつて前記変位信号とされている特許請求の範囲第1項記載の半導体位置検出器。

# 3. 発明の詳細な説明

## 【産媒上の利用分野】

本発明は、半導体位置被出器に係り、特に、非換数変位計のセンサとして用いるに好適な、三層構造の半導体差板と、該基板の表裏に形成された電板を含むセンサを用いて、該センサに照射される光束の光量分布の最心位置に対応した変位信号を得る半導体位置被出程に関する。

### 【従来の技術】

光応用計劃の分野においては、入射する光の量及び位置を検出するための半導体を用いた検出器が各種利用されている。例えばフォトダイオードは、光の量に応じた短格電流を出力し、ラインセンサは、フォトダイオードを多数並設した相違で光量分布のプロフィールを認定することができる。

これに対して、入射する光束の光量分布の低心位置を調定できる検出器として、半等体位置検出器(Position Sensitive Detector、PSD)がある。この経来のPSDのセンサ部は、例えば第7因に示す如く、P型別、I型別、N型別の三

周清遠の半導体基板40の上面に、互いに対向する一対のX電極42A、42Bと、互いに対向する一対のY電極44A、44Bとが形成され、下面に共通電極46が形成されており、構造的には被効果型フォトダイオード(Lateral Bffect Photodiode)とも呼ばれている。各電板42A、42B、44A、44Bからは、信号X1、X2、Y1、Y2がそれぞれ取出されている。

#### 【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、従来のPSDは、直交座標系を 前提として、光量分布の低心位置の測定を行うも のである。従って、センサ都にリング状の光ビー ムが入射する場合等に、そのビーム径に対応する 信号を得ること等はできず、応用上制限があった。 【発明の目的】

— · з **—** 

# 【作用】

**₹**?..

本発明においては、センサを構成するP型階ー I型閣ーN型閣の三層構造の半導体基板の一面に、 円形の中央電極と、該中央電極を中心に円周状の 周辺電極を設け、前記基板の他面に共通電極を形成している。 従つて、前記中央及び周辺電極から 出力される信号を処理することによつて、前記光 量分布の中央電極を中心とした半径方向の重心位 で対応した変位信号を得ることができ、極座標 系の半径方向における光量分布の重心位置の測定 が可能となる。

又、校出回路に、前記中央及び周辺電板から出力される信号の禁信号をその和信号で除算する除算器を確え、該除算器の出力をもつて変位信号とした場合には、検出回路の構成が簡略である。

以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細 に説明する。

本契絃例は、第1回に示す如く、センサ50と 税出回路52とから主に構成されている。 本発明は、前記従来の問題点を解消するべくなされたもので、衝展観察の半径方向における光量分布の重心位置の測定ができるような半導体位置検出器を提供することを目的とする。

#### 【同題点を解決するための手段】

又、本売明の実施取扱は、前記校出回路に、前記中央及び周辺電極から出力される信号の差信号をその和信号で除算する除算器を備え、該除算器の出力をもつて前記変位信号としたものである。

#### - 4 -

前記センサ50は、第2図に詳細に示す如く、 P型射54A-1型間(女性半等体別)54B-N型射54Cの三層構造の円形半等体態が54と、 該基板54の上面に形成された、ニッケル薄別等からなる円形の中央電極56と、該中央電極56 を中心に円周上に形成された月辺電極58と、基板54の下面に形成された共通電極60とを含み、各電極からは光電液h、I、Jが取出されている。なお、半導体材料としては、シリコンSi、ガリウム・アルミニウム・リンGaAAP等が使用できる

このセンサ50の表面に光東が入射すると、光 量分布の重心位置と周辺電極58及び中央電極5 6までの距離にほぼ反比例して光電流1、1が流 れる。

センサ50から出力される信号としての光電流 h、i、」は、第1回の検出回路52で処理される。この検出回路52は、光電流に、」をそれぞれ地板電圧変換する地流電圧変換器52A、52Bの出力に 、、」、の差伝号k(=i、一」、)及び和低母 &(=i、+j、)をそれぞれ出力する差液算器 52C及び和額算器52Dと、差信号kを和信号 &で除することによつて変位信号a(=k / ℓ = (i、一j、)/(i、+j、))を生成する除 算器52Eとから構成されている。なお、光電波 h は接泡入力されている。

**▲** :

以下、第3回を参照して実施例の作用を説明する。

第3図(A)、(B)は、それぞれセンサ50 に平均直径D1、D2のリング状ビーム62が入 引している状態を示したものであり、第3図(A) の直径が小さい場合には、光電波』が大きくなり、 第3図(B)の直径が大きな場合には光電流』が 大きくなる。 従つて、光ビーム径Dと変位信号■ の関係は、例えば第4図に実線で示す如くとなり、 変位信号■ から光ビーム径Dが測定できることが わかる。

なお、リング状ビームの代わりに住状ビームを 用いても、その外径が大きくなると光量分布の重

#### - 7 -

次に、第5図を参照して、前記実施例を用いた 非袋鼓変位計の一例を説明する。

この非接触変位計は、レーザダイオード 1 2 、コリメータレンズ 1 4 、ビームスプリツタ 1 6 、対物レンズ 1 8 よりなる 照明系で 測定対象 物 1 0 に 微少スポット光 2 0 を照射し、 真配対物レンズ 1 8 及び 集光レンズ 2 2 よりなる 結像レンズで、その 微少スポット光 2 0 の像を形成する。 なお、 株光レンズ 2 2 の手前には、 S N 比を向上する ためのリング状マスク 2 4 が設けられているが、 このリング状マスク 2 4 は 音鳴する ことが可能であ

部5 図は、初定対象物 1 0 に歓少スポット光 2 0 が 4 光 している 状態、 即ち 額 定対 像物 1 0 が 合 独 面にある 状態を示している。このと きの 数少ス ポット 光 2 0 の 低が形成される 面を 合 な 結 像 面 と と 変 する。この 合 な 結 像 面 か ら 下 方 内 に 変 位 さ せ て、 本 発 明 に 係る セン サ 5 0 が 下 内 き に 配 設 さ れ て い る。この セン サ 5 0 の 出 力 h 、 i 、 j は 、 統 1 図 を 用 い て 既 に 数 明 し た 検 出 回 路 5 2 に 入 力 さ

心位置は半径方向で外側に移るため、館4図に一点銀線で示す如く、変位信号■ はやはり変化するので、光ビーム径を割定することが可能である。

をお、前記災施例においては、半導体基級54のP型別54Aの上に中央電積56及び周辺電極58が形成されていたが、中央電極や周辺電極を形成する固はこれに限定されず、反対関のN型別54Cの表面に中央電極56及び周辺電極58を形成してもよい。又、半導体基級54の形状も円形に限定されず、角形であつてもよい。

又、前記東施例においては、枚出回路52が、中央電極56及び周辺電極58から出力される信号1、1の差信号1をその和信号2で除算する6時 算器52 E の出力をもつて前記変位信号11としているので、検出回路52 の構成が何略である。なお、検出回路52の構成はこれに限定されず、例えば電流電圧変換器52 A、52 Bの出力i '、」'に超当な金みを付けたり、又は、複算の一部又は全てをCPUで行うこともできる。

#### - 8 -

れ、変位信号 が出力される。

今、測定対象物10が合然面から2方向に変位すると、微少スポット光の像の珠光点は、第6図に示すQ1(翻定対象物10が合然面より第5図の下方向に変位した場合)又はQ2(逆に上方向に変位した場合)となる。このときセンサ50には、微少スポット光の魚点ずれした信号のリング状マスク24で制限された像が形成されるので、微魚が重工心位置に対応した信号をセンサ50が出力することによつて、測定対象物10の2方向の変位が検出できるものである。

このように、本売明に係るセンサを用いること によつて、仮めて簡単な構成の非接触変位計が実 現できる。

#### 【発明の効果】

以上説明した通り、本発明によれば、極寒低系の半径方向における光量分布の重心位置の調定が可能となる。従つて、極めて簡単な構成の非接触変位計が実現できる。又、他の光応用計韻におい

て様々な用途が開拓される。更に、半導体位置検 出器の技術の多様化にも寄与する等の優れた効果 を有する。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明に係る半導体位置検出器の與 施例の構成を示す、一部回路図を含む平面図、第 2 図は、第1 図のⅡ-ⅡQに沿う横断面図、第3 図(A)、(B)は、奥施例の作用を説明するた めの斜視図、第4 図は、同じく光ビーム径と変位 信号の関係の例を示す提図、第5 図は、本奥施例 が採用された非接触変位計の構成の例を示す正面 図、第6 図は、前配非接触変位針の作用を説明する るための縁図、第7 図は、従来の半導体位置検出 器のセンサ部の一例を示す斜視図である。

50…センサ、

5 2 … 换出回路、

k … 挖信号、

5 2 D ··· 和孤苏器、

l …和信号、

5 2 E ··· 脉算器、

8 … 突位信号、

5 4 … 半導体 盐板、

5 4 A … P 型 剧、

5 4 B … I 型層、

54C…N型图、

56…中央電伍、

58…周辺電極、

60…共通電框、

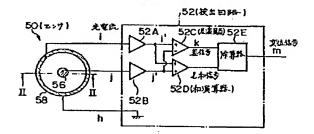
6 2 …リング状ビーム、

D…光ビーム径。

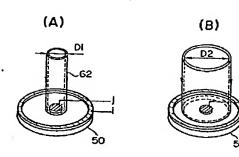
代理人 高 矢 論

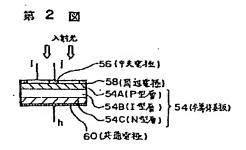
- 11 -

# 



# 第 3 図





# 第 4 図

